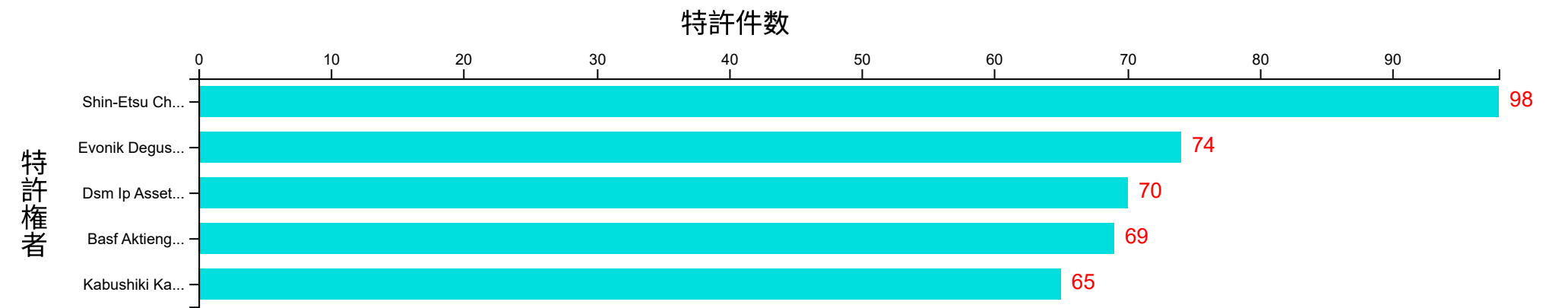
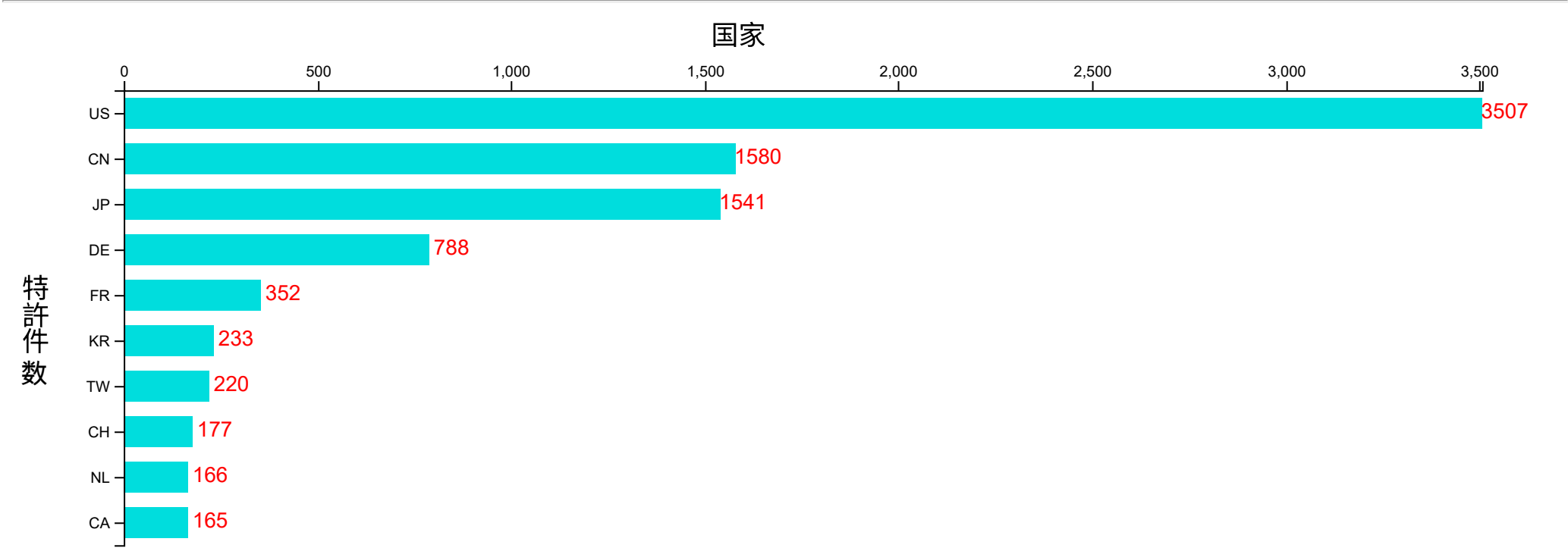


特許数分析 特許権者/特許数
特許庁：ALL
種別：公告/公開日
分析範囲：1976~2026



特許権者	特許件数 平均 75.20	特許数の比率
Total	376	100%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	98	26.06%
Evonik Degussa Gmbh	74	19.68%
Dsm Ip Assets B V	70	18.62%
Basf Aktiengesellschaft	69	18.35%
Kabushiki Kaisha Toshiba	65	17.29%

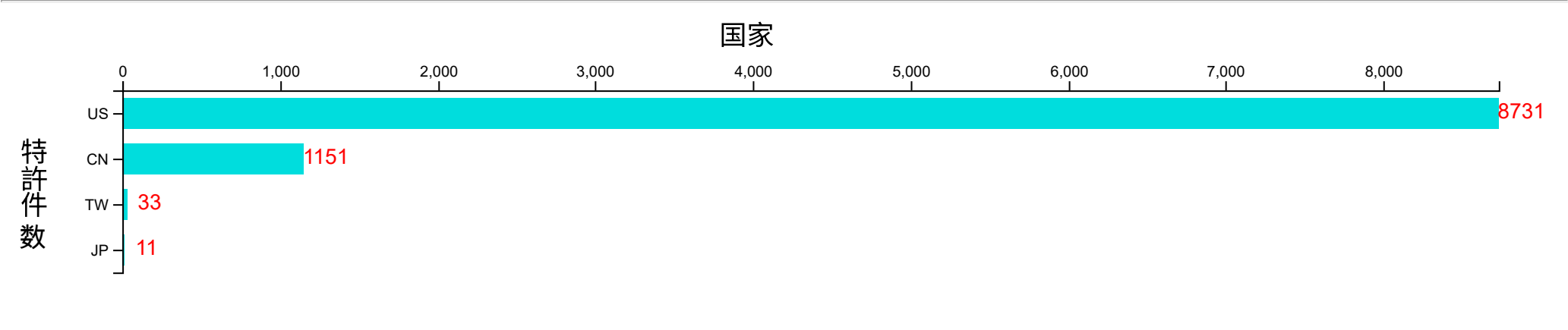
特許数分析 特許権者の国家/特許数
特許庁：ALL
種別：公告/公開日
分析範囲：1976~2026



国家	特許件数 平均 872.90	特許権者数 平均 1003.30	特許件数／特許権者 平均 1.16
US	3507	3964	1.13
CN	1580	1837	1.16
JP	1541	1763	1.14
DE	788	897	1.14
FR	352	468	1.33
KR	233	313	1.34

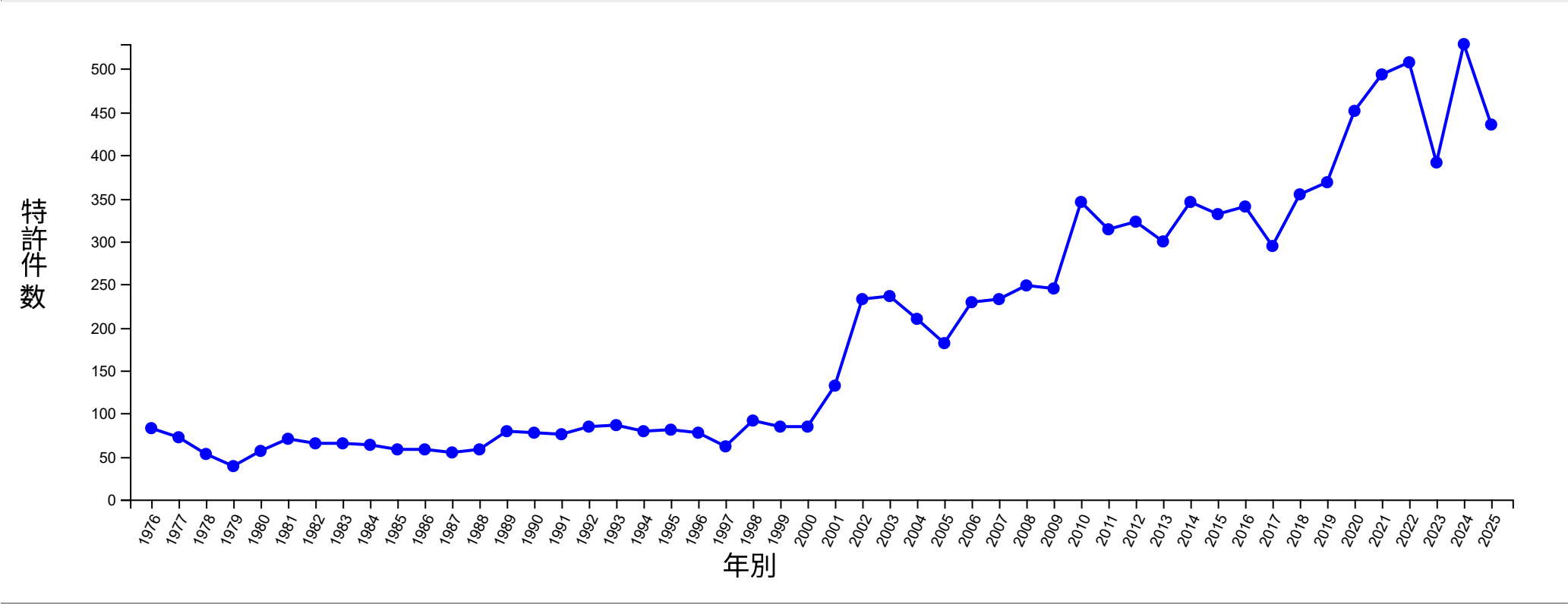
TW	220	237	1.08
CH	177	194	1.10
NL	166	174	1.05
CA	165	186	1.13

特許数分析 国家/特許数
特許庁：ALL
種別：公告/公開日
分析範囲：1976~2026



国家	特許件数 平均 2481.50	特許権者数 平均 2318.25	特許件数／特許権者 平均 1.03
US	8731	7963	0.91
CN	1151	1265	1.10
TW	33	33	1.00
JP	11	12	1.09

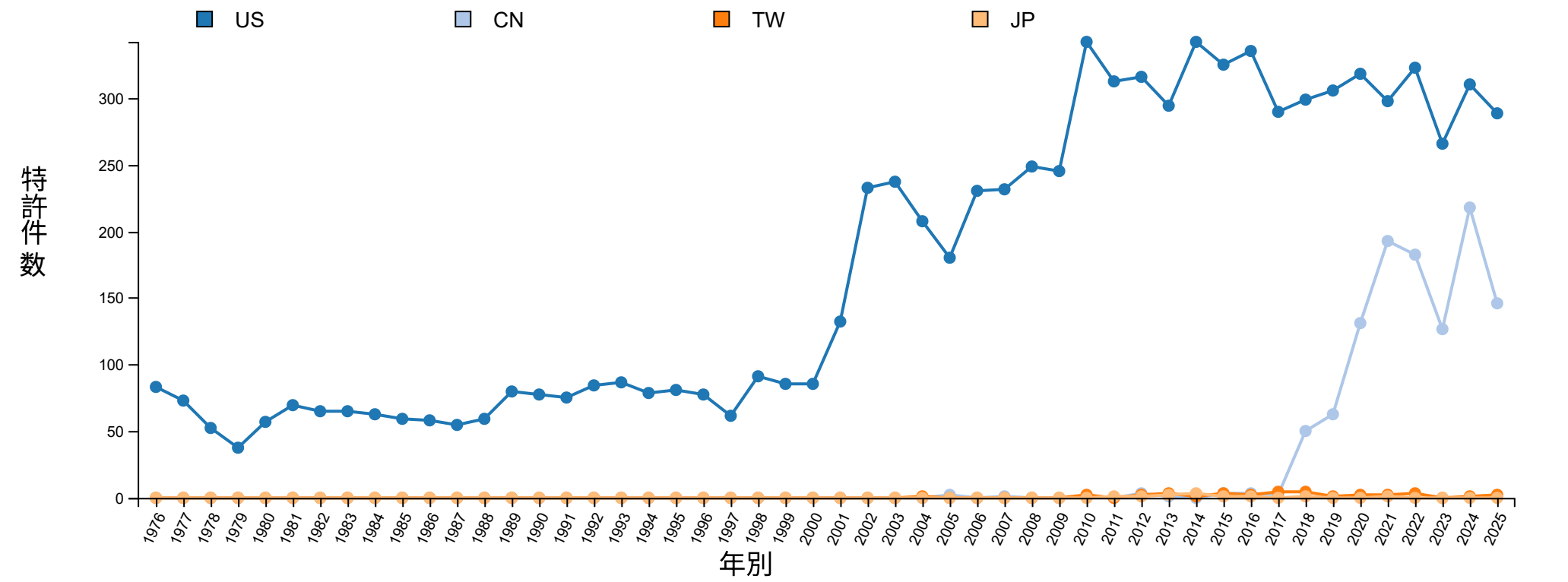
年別分析 年別/特許数
特許庁：ALL
種別：公告/公開日
分析範囲：1976~2025



年別	特許件数	特許数の比率
Total	9835	100.00 %
2025	436	4.00 %
2024	529	5.00 %
2023	392	4.00 %
2022	508	5.00 %
2021	493	5.00 %
2020	451	5.00 %

年別	特許件数	特許数の比率
2019	369	4.00 %
2018	354	4.00 %
2017	295	3.00 %

年別分析
特許庁：ALL
種別：公告/公開日
分析範囲：1976~2025



年別	US	CN	TW	JP	合計
Total	8666	1125	33	11	9835
2025	288	146	2	0	436
2024	310	218	1	0	529
2023	266	126	0	0	392
2022	323	182	3	0	508
2021	297	193	2	1	493

年別	US	CN	TW	JP	合計
2020	318	131	2	0	451
2019	305	63	1	0	369
2018	299	50	4	1	354
2017	289	2	4	0	295